MANUFACTURE OF CONTACTTREACTION TUBES CARRYING CATALYST ON WALL

Patent Number: JP52065190

Publication

date: 1977-05-30

ANDORUJIEI GORENBIOFUSUKII; SUTANISURAWA BARUFU; ZUJISURAFU YANETSUKII; Inventor(s):

ARUFURETO BORANSUKII; WATSURAFU HENNERU; IERUJII JIIERINSUKII; TSUEZARII

WARUZETSU; UOITSUEFU RISOFUSUKII

Applicant(s):

INST NABOZOFU SUTSUKUZUNITSUHI

Requested

Patent: JP52065190

Application

Number: JP19750141039 19751125

Priority Number

IPC'

JP19750141039 19751125

Classification:

B01J23/74; B01J35/10; B01J37/00; C10G13/30; C10G35/06

(s):

Classification: Equivalents:

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

A

(4000円)



昭和50年11月25日

特許庁長官 斎 藤・英



1. 発明の名称

2 特許請求の範囲に記載された発明の数

3. 発明

住所 ポーラント国、ブラウィ・ポルナ ストリ・ 常肝:

(41 2 50.11.25

特許出顧人

ポーラント国・ブラウィ 住所

インスティチュート ナウォズフ シッシニフ 代数者 ジェルジイ パラノフスキイ

函籍 ポーランド国

方式は光

代類

住所 東京都塔区芝罘平町13番地・静光成ノ門ビル 健酷 504-0721

弁理士 (6579) 育 木 (外3名)

50 141039

1. 発明の名称

差上に触糞を担持せる接触反応管の製法

2. 特許請求の範囲

金属管装面上に電解によって金属の多孔質スポ ンジ層を生成し、次いで、紋スポンジ層に、鏡成 すると水素存在下に非遺元性である金属像化物に 変換する塩 ⇒よび 澄元性 である 金属酸 化物に変換 する塩を水管剤として含使せしめ、次いで焼成す ることを特徴とする、特に炭化水素の気相リフェ - ミングおよびメタン化に有用を魅上に触鉄を担 持せる接触反応管の製法。

3. 発明の詳細な説明

との発明は、新しいメイプの接触反応器の構成 化用いられる接触管の製法に関する。 との接触反 応管の整上化は奪い触鉄層が密着して形成されて かり、かかる触媒は「藍上担持触媒」と呼ばれ、 歴休と触鉄とを併せて「袋放管」と呼ばれる。

上述のタイプの反応器は近年知られに至ってお

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-65190

43公開日 昭 52.(1977) 5.30

②特願昭 to-141037

②出願日 昭/0 (197分 //. 2/-

審査請求 朱譜朱

(全5頁)

識別

庁内整理番号 6703 4A 67 03 4A 6784 46 6P46 46 6703 4A. 6703 YA

50日本分類·

13191901 1 XP)GOL 13181611 . /अगिक्रिअ ĊŁ 17 B11

1 Int. C12

記号 BOIJ 37/00 BOIJ 34/101 BOIJ 23/74 0109 24/06 C10 G 13/30

り、作許文献、とりわけ米国特許額 3,271,326号、 第 3,3 5 7,9 1 6号、第 8,4 9 9,7 9 7号、第 3,6 7,2,8 4 7 **号およびフランス国際許郎 1,4 6 5,4 4 4号に開示さ**い れている。かかる新しいメイプの反応数は強力な 熱交換が必要となる気相反応、とりわけ炭化水素 の気相リフォーミングおよびメタン化において非 常に有用である。かかる反応器は既知の常用され る粒状触媒床充模型反応器と比較して特に熱循環 が容易であると言う点で優れている。寸なわち、 新しいタイプの反応器における触鉄と周囲との間 の伝動は、熱が反応系に供給されるか反応系から 受取られるかにかかわりをく、触棋を担待せる反 応管の能を造してのみ行われる。とれに対して、、 常用される反応器では反応管蓋から触媒への伝熱 はガスを供体として行われるので、包皮低下が着 しく、プロセス上不利である。

さらに、新しいメイブの接触反応器は粒状触媒 充集型既知反応器と比較して圧抵抗が低い利点が

かかる利点にもかかわらず差上に触鉄を担辞さ

特限 图52-65190(2)

10

20

的述の称許文献は、禁上担持放業を用いた化学 反応について一般に入手できる技術情報の基本を をするのであって、ただ3つの場合について禁止 担持放供の関製法を開示するに過ぎまい。朱宝 当時放供の関製法を開示するに過ぎまい。朱宝 当時が第3,271,326号かよび終2,499,797号ではセラ マック支持体を用いず完全にメタリックな放析を 提供している。しかしながら、放業に関する一般 的知見から、かかる放供では放業活性金属物質の 再結晶化に原因して放業を命が短かいと言えば多 有数晶化に原因して放業を命が短かいと言えば多 れ質A120。またはMgOからなる所謂キャリャー上 ドタくならば上記再結晶化を防止することができ 特殊性は増大しよう。

フランス等許額1.465.414号には、予め会属管 競を関係いしておけば全属管壁と触鎖担持多孔質 セラミック材料との十分緊密な結合が達成される であろうと記載されている。しかしながら、実験 の結果との手法は有効でないととが利明した。

上述の種々の条件を充足する接触管の関数にかける離点は、本発明方法に従って、金属管内表面 上に電無によって金属スポンジ層を形成し、次いでとのスポンジ層やへセラミックかよび触旋活性 物質を入れるととによって無決できる。

この電影プロセスにおいて、触样をコーティングすべき金属管盤は陰枢となる。適当な電解液を 適当な陽値、例えばニッケル陽便を選び且つ陰板 上に析出する金属層を適度な多孔質とする、すな わちスポンジとするような条件下に金属管の金属 メッキを行う。生成するスポンジの構造は特に気 解液の勘度に依存することが判明した。スポンジ 構成材料としてニッケルを用いる場合、動度範囲

15~80でにおいて最良の結果が得られる。さらに、金属管の全長に亘って均等な厚さにスポンジ層を形成するためには、金属管を、他の管と共に、斜めにまたは鉛直に配置して、電解の間電解故のレベルを新次上昇せしめるととが有効であることが判明した。

いっぽう、管金体に電解板を摘しておきれば無 被を恒温相と管との間に循環させながら、アノー ドシールドを達成的されば間欠的に上昇、スポポリー ととも有効であるととが利明した。され、スポポリー ととも管整との結合を良くするためには、スポポルの を受異管器にしながあるない。などの を受異管器にしながない。などの がないのでのでればない。などである がないのでは、アH 住にないの がないのでは、アH 住にないの がである。電流密度10~60A/dal かよの 電解版 pH 2.2~6.8 にかいて最良の結果が得ら れる。

本発明方法の実施において、金属スポンジの生

成様ではあるがとれに所定額液を含長せしめる動
に、金属スポンジ生成金属管を800~1,200
での温度で発成すれば飲業の機械的抵抗力はさら
に増大するととが利明した。

全員スポンジ申にセラミック 物質かよび放鉄活 性物質を入れるには、本発明方法に従って、スポ ンジに連絡な塩の水器放を含度させる。スポンジ に合民せしめた後スポンジは脱水し筋成する。ス ポンジに合便させるに蘇しては、最初、錦成時分・ 解して微化物となるが反応器の操作条件下(通常、 水衆の存在下)では非遺性である酸化物を生成す るよりな塩を含更せしめ、次いで、所望反応に対 し放業作用を示す金属の還元性酸化物を生成する ような塩を合便させるのが好ましい。還元性金属 酸化物を運完して放業活性金属の結晶に変換する ととは反応器の操作期間のできるだけ早い時期に 行われる。本発明方法にかいて所定反応に触載活 住を示すいかなる金属も用いるとともでき、例え ばりフォーミングをよびメタン化では Ba,Tr,Th, Ni.Co.Oa.Pt.Fe.Mo.Pd かよび Agを用いること

15

ができる。

電解自体は既知の技法でありまた塩を多孔質体 中へ入れるととも惹々の化学的操作をよび放鉄調 質において旧来知られているけれども、これら既 知の2後作を組合せて接触管を調製することによ って従来知られていない特性が得られることは往 目に値しよう。すなわち、本発明方法によれば金 異管器と企業スポンジ層との統合力が大きく、ス ポンジ層中にセラミック物質を入れるととによっ て寿命が増大し、反応器操作中に起るいかなる大 、きな且つ急激な温泉変化にも耐える触媒が得られ る。さらに、電解金属スポンジ中に非遺元性金属 を入れるととによって、既知敏楽にみられるよう な触像活性物質の再結晶化を助ぐことができる。 また、触鉄金属の表面は高い経済的効率を以って 炭化水素の気相リフォーミングを達成する化十分 な活住をもっている。かくして、本発明方法によ れば、新しいタイプの反応器、すなわちその差上 化放業を担持せる反応器であって実用度の高いも のが得られる。

一様に密髪した金属スポンツ層を得た。との層は 厚さ 0.6 m、孔隙率 5 5 6、粗さ係数 2 5 0 であった。次いで、管の内面を洗浄し、そして確限 アルミニウム溶液を数面合長せしめ、5 0 0~1000 でで焼成した。確然ニッケルを用いて同様な操作を2 回縁返した。得られた酸上に担持された触能を分析したところ、壁上に担持される触体を休中にためる多孔性 Al₂O₂ の質量は約 6 4 でも 0、触能の孔隙度は 4 1 6、比表面形は 1 2 ポノタであった。

突施例 2

外色 4 2 mm、内色 3 0 mmのオーステナイト系クロム・ニッケル鋼製管を鉛度化配置し、そして、 絶称シールド内に収料した高径 6 mmのニッケル棒 をこの鋼管の軸位数に挿入した。管全体を電解液 槽と結び、突施例1 で用いたものと同一の電解液 を被桁と管との関を循環せしめた。智解液固度は 8 0 ℃に一定に保料した。直流電液をカソード上 電流管度 1 0 A / d cal にてニッケル棒と管両者間に 通した。アノード絶縁シールドを絵々に上昇して

· · ·

寒放例 1

との例ではメタンを気相リフォーミングして水 素に富むガスを得るために使用する反応器を説明 する。

オーステナイト系クロム・ニッケル側から外径 42m、内径30mの管を製造し、これを次のよ うに処理して接触反応管とした。各管を鉛度に配 置し、各管の軸上に径6mのニッケル棒を挿入し、 そして会体を次掲組成の管解液中に後く浸渍した。

N(804.7H20

809/4

10 .

NH .CI

508/L

NaC1

2008/4

ニッケル称および管例者を電板として3.5 ▼ 直流 電流を通した。電解液のレベルをニッケル棒の搭 飲に対応させて新次上昇させた。カソード上の電 流密度は約2.0 A/ded であった。電解液温度は約3.7 ℃であった。処理した管は水素雰囲気中1050 でで2時間鏡成した。

その結果、管の全長に亘って管の内面に非常に

管上に金្スポンジを製次析出形成した。電解液のでH は電解期間会体を通じて一定値(2.2) ド保持した。次いで管を水素雰野気中1050でで2時間続応した。かくして管の全長に亘って管の内面に非常に一切に密筋したスポンジ膚を得た。 との形は厚さ0.5mm、孔限率50%であった。次いて、実施例と同様な方法でセラミック材料シよび活性軟質を附着せしめた。との基上に触集を抵持せる管は、水素気を用いるメタンのリフォーミングに非常に優れた触集性能を示した。

实施例3

実施例2 記載の手法化従って際上担特無数を認 製した。ただし、金男スポンジ際の生成条件は次 のように変えた。電解液型度15℃、電流密度 60人/4㎡、電解液pH6.8。得られた触数の孔膜 度は約7 0 %であり、触数性能は実施例2 と程程 同様であった。

实施例 4

実施例2 記載の手法に従って外任 4 2 mx、内任 3 0 mの側管の内面に金属スポンジ層を折出生成

--

10

させた。電解核晶度は50℃に保持し、電流密度は30A/dad、電解板 pH は5.9 とした。次いで管を1050℃の激光性界野気中で2時間焼成した。併られたメボンジ暦は厚さ0.5 mm、孔原度656であった。とのようにして得た管の内配に実施例1と同様な予法でセラミック材料および活性物質を附着せしめた。得られた壁上租持短数はメダンおよび水蒸気から水素を製造するプロセスに良好な活性を示した。

契約例 5

実施例1と同様な手法で得たニッケルスポンジ付側管に硝酸アルミニウム溶液で2度含度し、次かで1000でおよび500でで筛成した。冷却を、硝酸ロジウムの10%溶液を含度し、過剰のを除去し、冷却し、800でで1時間最元処理を行った。100でに冷却した後NzとOzの患を物中で不活性化した。との無上に担持せる触数を分析したところ、整上に担待される触媒全体中にためる多孔性AIP。の質量は約6%であり、触群の孔数異は約40%、比衷筋微は15㎡/9であっ

7, 40

ta.

実施例1と同様か手法で得た金良スポンジ付銀管を水素界便気中800でで4時間絡成した。冷却後、実施例1と同様な手法でセラミック材料かよび活性特質を附着せしめた。得られた強上担持触体は管内面に密着し、孔標度504、比表面積約13㎡/ダであった。

突旋例 7

実施例1と同様な手法で得た金属スポンジ付偶管を水素雰囲気中1200でで1時間焼成した。 冷却後、実施例1と同様な手法でセラミック材料 かよび活性物質を附着せしめた。得られた触旋は 孔隙町約454、比表面積10㎡/タであった。 本発明方法の実施数様を要約すると次のとかり

である。
(1) 会賞管をカソードとし、該会属管の軸に沿って会属等を挿入してとれをアノードとし、該会 展管中に電解液を挿入して全属棒アノードに装置

せるシールドを連続的または間欠的に上昇せしめ

15

つつ気解を行う停許請求の範囲記載の方法。

- (2) 電解板を恒晶権と金属管との間に循環させ ながら電解を行う特許請求の範囲記載の方法。
- (8) スホンジ脳形成材料としてニッケルを用い、 電解を15~20℃にて行う特許請求の範囲配載 の方法。
- (A) 金具管をカソードとし、該金属管の物に沿って金属等を挿入してとれをアノードとし、該金 異管をよび金属権を船直または斜めに配置して関 解私のレベルを新次上昇せしめながら関解を行う 特許額水の範囲紀載の方法。
- (5) スポンジ階のうち金製管と直接指指する幕 1部分がスポンジ階の残り部分、すなわち後から 生成する部分より大きな智度を有するような条件 下に電無を行う特許請求の範囲配配の方法。
- (6) 金属スポンジ暦の生成後ではあるが欧スポンジ暦中に塩を含没せしめる前に 800~1,200 でにおいて焼成を行う特許請求の範囲記載の方法。 (7) 電視密度 10~60 4/4 にて影解を行

う特許請求の範囲記載の方法。

(8) 電解放の pH 値を 2.2 ~ 6.8 の間に保持しながら電解を行り特許請求の範囲記載の方法。

10

15

特 許 出 顧 人 インスティテュート ナウァズフ シンシニフ

特許出額代理人

伊理士 背 木 外 外 中 現土 西 超 和 之 外 理土 内 田 帝 男 年 里 七 田 日 町 之

20

特路 昭52-65190 旬

504-0721

D

昭之

住所 東京都港区芝塚平町13番地 舒光虎ノ門ビル

弁理士 (7210) 西

弁頭士 (7079) 内 田

弁理士 (7107) 山

数配容型の目録

1 遊 (1) 每 各 图 本

各1通 (8) 委任秋及び吹文

7. 前配以外の発明者、特許出版人または代理人

(1) 発 明 者

ポーラント国。プラウィ・アル・イェドノシツィ ストリート 9/16 スタエスラワ ベルフ

氏名

ポーラント国。プラウィ・22 リブツァ ストリート 43/6 メジスラフ ヤネツキイ

氏名

ポータンド国・ブラウィ・エム・ジェ・ スクロドフスキエイ ストリート 6/89 アルフレト ポランスキイ

氏名

ポーランド回・プラウィ・22 リプラテ . 住所

ストリート 24/12 ワッラフ ヘンネル

ポーランド国。ワルシァワ・ペンツァ ストリート・ ・住所

イェルシイ ジィエリンスキイ

ポーラント国、ワルシァワ、エム・4 アル・ ニエボトングロシィフィ 64/68 フェザリイ ワルゼフ 24-ト

ポーランド国。ワルシィワ。シュチェンシリウィッカ ストリート 21/9) ウォイツェフ リソフスキイ 住所

(2) 特許出題人

手続補正告 (自花)

昭和 51 年 2 月 4 日

特許庁長官 片山 石 鄭 殿

1. 事件の表示

昭和 50年 特許顧 第141039号

2. 発明の名称

整上化放媒を担持せる接触反応管の製法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出順人

名 休、 インスティテュート ナウェズフ シッシニフ

6. 補正の対象

(8) 代 亞 人

住所

明細書の「発明の詳細な説明」の例

6. 補正の内容

(1) 明細書館6頁第19行、「Tr. Th」を 『Ir、Rh』に補正する。

(2) 明細書館18 頁第 6 行、「20」を「80」 化補正する。

4.代理人

住 所 東京都港区芝罕平町13番地

香地 電話(504)0721 天莽和 二、本型 静光虎ノ門ビル

·氏 名 弁理士 (6579) 背 木

朗

(外 3 名)